

オルガノは  
JASIS2024に出展します。

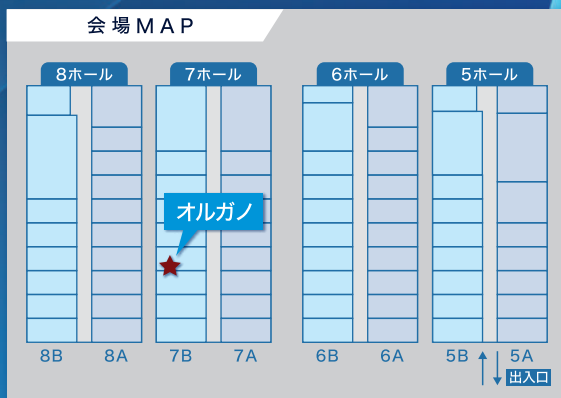
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示品

超純水装置

ピュアリーック $\omega$ II (オメガ ツー) 他

新商品



新技術説明会

日時

9/5 (木) 11:00~11:30

会場

TKP (旧アパ) 会場 No.4

タイトル

メタル $\leq 0.01$ ppt、ホウ素 $\leq 1$ ppt、微粒子(50nm) $\leq 1$ 個/mLを達成!

超純水最新データのご紹介

JASIS Web Expo

過去に実施した水セミナーの  
アーカイブ動画がご覧いただけます。

マイページへ  
ログイン



公開期間 7月5日(金)~8月4日(日)



イオンクロマトグラフィーに  
適した水と汚染の管理

分析業務の悩みや  
課題を取り上げ  
トークディスカッションを  
行います。

- 実験器具の洗浄方法
- 溶離液の管理
- コンタミネーション等

分析装置メーカー

東ソー株式会社  
尾花 昭平



分析従事者

オルガノ株式会社  
松田 菜津季



純水装置メーカー

オルガノ株式会社  
小島 葵



公開期間 8月5日(月)~10月31日(木)



超純水の最新情報と  
ICP-MSにおける要求水質

微量分析において特に課題に  
なりやすい「ホウ素」「シリカ」  
「メタル」「微粒子」にフォーカ  
スし、除去方法やコンタミ対  
策等を超純水のプロフェッ  
ショナルが解説します。



講師 技術開発本部  
開発センター 企画管理部

川田 和彦



